



**Universität  
Zürich<sup>UZH</sup>**

Praktikumsbericht Festkörperphysik

# Widerstandsmessung am Halbleiter

*Nora Salgo, Manuel Sommerhalder, Fabian Stäger*

*Assistent: Kay Waltar*

27. Juni 2017



Abbildung 1: Setup of the first part

## 1 Physikalischer Hintergrund

Für das Experiment wird der Widerstand einer Siliziumprobe bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Bei reinem Silizium handelt es sich um einen intrinsischen Halbleiter. Somit besteht die Ladungsträgerdichte zu gleichen Teilen aus einem Elektronenanteil  $n$  und einem Lochanteil  $p$ . Die elektrische Leitfähigkeit eines Halbleiters ist gegeben durch die Formel:

$$\sigma = ne\mu_e + pe\mu_h, \quad (1)$$

wobei  $\mu_e$  und  $\mu_h$  jeweils die Mobilität der Elektronen- bzw. Loch-Beiträge ist. Diese ist leicht temperaturabhängig. Die Elektronenladungsdichte  $n$  errechnet sich aus der Formel:

$$n = \int_{E_c}^{\infty} D_e(E) f_e(E) dE \quad (2)$$

mit der Zustandsdichte:

$$D_e(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} (E - E_c)^{1/2} \quad (3)$$

( $m_e$  ist die effektive Masse,  $\hbar$  die reduzierte Planck-Konstante und  $E_c$  die niedrigste Energie des Leitungsbandes) und der Fermi-Dirac-Statistik:

$$f(E, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\mu - E}{k_B T}\right) + 1} \quad (4)$$

( $\mu$  ist hier das chemische Potential) was sich mit der Näherung  $\mu - E \ll k_B T$  integrieren lässt zu:

$$n = 2 \left( \frac{m_e k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp\left(\frac{\mu - E_c}{k_B T}\right) \quad (5)$$

Ganz analog errechnet sich die Lochdichte mit derselben Näherung zu:

$$p = 2 \left( \frac{m_h k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \exp\left(\frac{E_v - \mu}{k_B T}\right) \quad (6)$$

( $E_v$  ist die höchste Energie des Valenzbandes). Das Produkt von  $n$  und  $p$  ist somit nur von der Temperatur abhängig:

$$np = 4 \left( \frac{k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^3 (m_e m_h)^{3/2} \exp\left(\frac{-E_g}{k_B T}\right) \quad (7)$$

Wobei  $E_g = E_c - E_v$  die Energiebandlücke ist. Da die beiden Ladungsdichten im intrinsischen Fall gleich gross sind, lassen sie sich durch folgende Formel in Abhängigkeit der Bandlücke und der Temperatur beschreiben:

$$n = p = 2 \left( \frac{k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} (m_e m_h)^{3/4} \exp \left( \frac{-E_g}{2k_B T} \right) \quad (8)$$

Der spezifische Widerstand ist somit nach einsetzen in Formel 1:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{2(\mu_e + \mu_h)e} \left( \frac{k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{-3/2} (m_e m_h)^{-3/4} \exp \left( \frac{E_g}{2k_B T} \right) \quad (9)$$

Der elektrische Widerstand ist somit:

$$R = A(T) T^{-3/2} \exp \left( \frac{E_g}{2k_B T} \right) \quad (10)$$

mit  $A(T)$  als leicht temperaturabhängiger Proportionalitätsfaktor.

